## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 29 年 6 月 1 1 日現在

機関番号: 1 3 9 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2016~2016
課題番号: 16K14230
研究課題名(和文)可視光励起光電子分光法による中間バンド型太陽電池における2段階励起の直接観察
研究課題名(英文)Two-step excitation phenomenon observed by VPS method in inter-band solar cells
研究代表者
宇治原 徹(Ujihara, Toru)
名古屋大学・未来材料・システム研究所・教授
研究者番号:6 0 3 1 2 6 4 1

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,800,000円

研究成果の概要(和文):我々が独自に開発した可視光励起型角度分解光電子分光法を用いて、中間バンド型太陽電池構造における二波長励起現象の測定を試みた。この方法は、伝導帯中に伝導する電子のエネルギー分布を 直接測定できる手法である。最初に、二波長レーザーを同時に照射する光学系を構築した。それを用いて、超格 子半導体に二波長を同時に照射し分光スペクトルを測定した。二つの波長のうち一つは、価電子帯から伝導帯へ 電子を励起するのに十分なエネルギーをもつが、もう一つは、それよりも小さいエネルギーの波長の光を選ん だ。波長だけを照射したときと比較して、二波長で励起したときは伝導帯中の電子密度が増加することがわかっ た。

研究成果の概要(英文):We tried to evaluate the two-step excitation phenomenon using two lights of different wavelengths in inter-band solar cells by using visible-light photo-electron spectroscopy developed by our group. In this method, the energy distribution of electron in conduction band can be evaluated. Firstly, we developed the system for two light irradiation. Using this system, the spectra of visible-light photo-electron spectroscopy were acquired. The intensity of two light excitation was stronger than that of single light excitation.

研究分野: 結晶工学

キーワード:半導体物性 バンド構造 光電子分光

1. 研究開始当初の背景

中間バンド型太陽電池は、量子ドットの積 層構造などで形成された中間バンドを、「は しご」のように順番に電子を励起させること で長波長の光を有効に活用し、高効率化を目 指すもので、70%超の変換効率も予測されて いる。この構造では「励起された電子が、ど のバンドを、どのようなエネルギーを持って 電極まで伝導させるか」を綿密に制御する必 要がある。しかし、太陽電池内で実際にどの ような中間バンド構造が形成され、また実際 に電子が中間バンドをどのようなエネルギ ーをもって伝導しているか、その実測は行え ていない。(図 1)

我々はこれらを測定する手法として、可視 光励起型角度分解光電子分光 (VPS: Visible-light angle-resolved Photoemission





Spectroscopy)という評価法の開発をこれまで 行ってきた。これまでに、その原理確認と初 期のデータ取得、さらには超格子構造による ミニバンド構造の実測まで成功してきた。本 手法の原理を XPS, UPS との比較で説明する。 UPS や XPS では、価電子帯の電子を真空中に 叩き出してエネルギー分光する手法である が、これでは、伝導帯の伝導電子エネルギー は測定できない。一方、VPS 法では、まさに 電流の担い手である太陽光で伝導帯に励起 した伝導電子を試料表面から真空中に取り 出し分光する。(図 2) それを実現するのが、 NEA(負の電子親和力)表面からの電子放出技 術である。NEA 表面は半導体などの表面に Cs:Oを蒸着することで、表面近傍の真空準位 を伝導帯よりも下に押し下げることで形成



図 2: ミニバンド中の伝導電子を真空中 に取り出して角度分解光電子分光で測定 する。

される。この技術は半導体フォトカソード電 子源分野で培われ、名古屋大学チームが世界 トップである。この高度な NEA 形成技術を 電子分光へ応用することで、今回の手法を実 現している。

X線(XPS)や紫外線(UPS)で物質内部の電子 を真空準位にたたき上げて、真空中に放出し たものを分光することで、主に電子が詰まっ た価電子帯のようなバンド構造の決定に利 用されてきた。一方、VPS法は、中間バンド や伝導帯に励起された伝導電子を真空中へ 取り出してエネルギー分光する。しかも、放 出電子については角度分解光電子分光で測 定するため、伝導電子が固体中でどのバンド のどの位置に存在していたかも、同時にわか る。さらに 27年度までの研究においては、 電子の放出角度から波数への変換手法を確 立をした。具体的には、電子放出限界角度を から見積もる方法を見いだしたのでそれに より行った。



図 3: XPS、UPS と VPS の原理の違い。

2. 研究の目的

実際に GaAsP/InGaAs 超格子による中間バ ンド型太陽電池構造に NEA 表面を施し、可 視光と赤外光を同時に照射することで、複数 光子により励起された伝導電子の角度分解 光電子分光を行う。これにより、実際に電子 が確かに中間バンドを介して励起され伝導 してきたことを明確に証明することを目的 とした。

3. 研究の方法

図4にVPSシステムの概略図を示す。VPS 装置は、NEA表面作製チャンバー、ロード ロックチャンバー、分析チャンバーからなる。 NEA表面の作製、維持のために、超高真空を 保つ必要があり、VPS装置では、すべてのチ ャンバー内で5.0×10<sup>8</sup> Pa以下の極高真空が保 たれている。NEA表面作製チャンバーにおい て、CsとO<sub>2</sub>を供給し、NEA表面を形成した 後に、サンプルチャンバーへと試料を移送す る。試料をアナライザーに対面するように配 置し、そこに価電子帯から伝導帯に電子を励 起するため励起光を照射する。これによりサ ンプルの伝導帯から電子が放出する。放出し た電子は、低エネルギーであるため、サンプ ルとアナライザー間に電圧を印加し電子を



図 4: VPS 測定システムの構成概略図。

加速させる。この電子を角度分解光電子分光 アナライザーで測定する。

アナライザーには MBS 社の A1 (VG SCIENTA 製)を使用した。アナライザーで測定される 光電子のエネルギーは試料にかけたバイア スとアナライザーの仕事関数に影響される。 我々は超格子試料内部のフェルミ準位を基 準としたエネルギーを次式から決定するこ とができる。

 $E = E_m + \phi_{ana} - V_{bias}$  (1) ここで、 $E_m$  はアナライザーで測定された電 子のエネルギー、 $\phi_{ana}$ はアナライザーの仕事 関数、 $V_{bias}$  は試料とアナライザーの間にかけ たバイアスである。アナライザーの仕事関数  $\phi_{ana}$ の値には、Au の UPS 測定から決定した 4.35 eV を用いた。

InGaAs/GaAsP 量子井戸超格子構造は MOVPE法により作製した。作製した試料構造の模式図を図 5 に示す。半絶縁性 GaAs(001)基板上に100 nmのGaAs バッフ ァ層を成長し、その上に 4.2 nmの In0.16Ga0.84As 井戸層と 2.6 nmの GaAs0.83P0.17 障壁層を 20 周期成長した。最 表面は 2.6 nmのGaAs0.83P0.17層である。各 層にはZnを  $1.2 \times 10^{19}$  cm<sup>-3</sup>ドープした。図6 に Kronig-Penny モデルにより計算した



図 5: MOVPE 法で作製した GaAsP/InGaAs 超格子試料の試料構造。







20 nm

Symmetric (004) x-ray diffraction from the superlattice



図 7: 実際に作製した超格子構造の STEM 像と(004)対称周辺の XRD スペクト ル

InGaAs/GaAsP 超格子のミニバンド構造を 示す。

図7に実際に作製した超格子構造のSTEM 像とXRDスペクトルを示す。STEMからは 非常に制御された超格子が形成されている ことが確認できる。また、(004)対称周辺の XRDにおいても超格子由来のサテライトピ ークがはっきりと現れ、これから、超格子の 周期を実験的にも確認している。

4. 研究成果

本研究では、最初に二種類のレーザー光を 照射するシステムを構築した。概略を図8に 示す。二つのレーザー光をスプリッタを活用



図 8: 異なる波長をもつ2つの励起光を 照射するシステムを構築。

して一つの光路にのせ、サンプルに照射して いる。これにより、図に示すように同じ位置 に2種類の波長の光を照射することができた。 次に二種類の励起光を照射したときのス ペクトルの変化を確認した。図9は 1.695eV(18nW)のレーザー光を照射したと きと、1.695eV(18nW)と 0.8eV(2mW)のレー ザーを同時に照射したときの VPS スペクト ルの二次元マッピングである。図6から分か るように、1.695eVでは、第二ミニバンドま で電子が励起できるエネルギーである。一見 するとこれらには差が見られない。そこで、 角度0のスペクトルだけを抜き出して比較を 行った。その結果を図 10 に示す。青い線が 1.695eVの励起光のみを照射した場合、赤が それに加えて0.8eVの励起光も合わせて照射 した場合である。両者の差は顕著であり、 1.3eV から 1.6eV 付近で二波長励起したスペ クトルの強度が大きい。この現象は次のよう に考えられる。1.695eVの励起光では第一ミ ニバンド、第二ミニバンドのいずれのバンド



図 9: 超格子に 1.695eV と 0.8eV の励起光 を照射したときの VPS スペクトルの二次 元マッピング。



図 10: 超格子に 1.695eV と 0.8eV の励起 光を照射したときの角度 0 度における VPS スペクトル。

にも電子が励起される。しかし、その多くは 第一ミニバンドに緩和され、さらには再結合 によって伝導帯におけるキャリア密度は減 少する。その際に一部の第一ミニバンド中の 電子が0.8eVの励起光によって第二ミニバン ドへ励起され、その結果として強度の違いが 現れたと考えられる。一方、0.8eVの励起光 では、図6から明らかなように、価電子帯か ら伝導帯へ電子を励起するにはエネルギー が足りない。また、0.8eVの励起光の瀟洒さ だけでは全く電子が放出されないことも確 認済みである。したがって、ここでの強度の 違いは、0.8eVの励起光で伝導帯の電子がさ らに励起されたことによる。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計3件)

- "Evaluation of conduction mini-bands in semiconductor superlattice by visible-light photoelectron spectroscopy", <u>T. Ujihara</u>, 13th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures(ACSIN 2016), Rome Italy, October 9-15 (2016)
- "Spectroscopy of electrons emitting from conduction mini-band of semiconductor superlattice through negative electron affinity surface", <u>T. Ujihara</u>, the 39th International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics (VUVX2016), Zurich Switzerland, July 3-8 (2016)
- "半導体伝導帯構造を明らかにする可視 光電子光電子分光法の提案",<u>宇治原徹</u>, 市橋 史朗,董 キン宇,井上 明人,川口 昂彦,桑原 真人,伊藤 孝寛,原田 俊太,

```
田川 美穂, 2016 年真空・表面科学合同
  講演会 第 36 回表面科学学術講演会 第
  57 回真空に関する連合講演会,名古屋国
  際会議場, 2016年11月29日~12月1日
〔図書〕(計0件)
〔産業財産権〕
○出願状況(計0件)
○取得状況(計0件)
[その他]
ホームページ等
http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/unite/jp/detail/000
0159.html
6. 研究組織
(1)研究代表者
 宇治原徹 (UJIHARA, Toru)
 名古屋大学未来材料・システム研究所・教
 授
 研究者番号:60312641
(2)研究分担者
 該当なし
(3)連携研究者
 該当なし
(4)研究協力者
 該当なし
```